Бичина Марина Б04-005, Лабораторная работа №.3.5.1

Цель работы:

- 1. Измерить вольт-амперную тлеющего характеристику тлеющего разряда
- 2. Измерить зондовые характеристики при разных токах разряда и изучить таким образом свойства плазмы (концентрацию и температуру электронов в плазме, степень ионизации, плазменную частоту и дебаевский радиус экранирования)

Оборудование:

- 1. Стеклянная газоразрядная трубка, наполненная неоном
- 2. Высоковольтный источник питания
- 3. Источник питания постоянного тока
- 4. Делитель напряжения
- 5. Потенциометр
- 6. Амперметры
- 7. Вольтметры
- 8. Переключатели

Теоретическая справка:

Плазмой называют ионизированный газ, дебаевский радиус которого r_d во много разменьше характерного размера объема, занимаемого этим газом

Дебаевский радиус - характерная длина, с которой с расстоянием экспоненциально убывает поле иона вследствие экранирующего действия

$$r_D = \sqrt{\frac{kT_e}{4\pi ne^2}} = 743\sqrt{\frac{T_e}{n}} \tag{1}$$

так же его можно определить как амплитуду ленгиюровских колебаний плазмы, возбуждаемых тепловыми флуктуациями.

Число частиц в дебаевской сфере - число частиц, много больших единицы, для которых потенциальная энергия взаимодействия 2 заряженных частиц существенно меньше тепловой энергии. Их число примерно равно

$$N_D \approx n \cdot \frac{4}{3} \pi r_D^3 \approx 0.1 \frac{1}{e^3} \sqrt{\frac{kT_e^3}{n}}$$

Плазменная частота - время отклика на флуктуацию плотности заряда в плазме

$$\omega_p = \frac{4\pi n e^2}{m} = 5.65 \cdot 10^4 \sqrt{n} \quad => \quad r_D = \frac{\vartheta}{\omega_p} \tag{2}$$

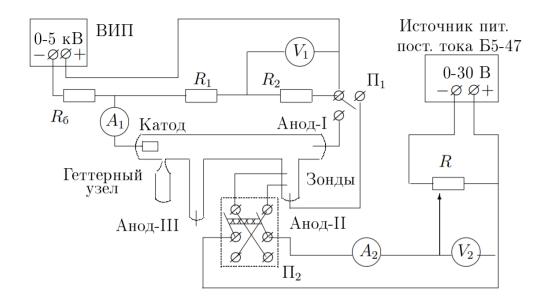
Температура электронов в энергетических единицах

$$k_{\rm B}T_e = \frac{1}{2} \frac{eI_{\rm i_H}}{\frac{dI}{dU}|_{U=0}}$$
 (3)

Концентрация заряженных частиц:

$$n_i = \frac{I}{0.4eS} \sqrt{\frac{m_i}{2k_{\rm B}T_e}} \tag{4}$$

Описание установки:



Стеклянная газоразрядная трубка имеет холодный полый катод, три анода и геттерный узел. Трубка наполнена изотопом неона 2_2 Ne при давлении 2 мм рт. ст. Катод и один из анодов (I и II) с помощью переключателя Π_1 подключается через балластный резистор R_6 (≈ 450 кОм) к регулируемому ВИП с выходным напряжением до 5 кВ.

Зонды изготовлены из молибденовой проволоки диаметром d=0.2 мм и имеют длину l=5.2 мм.

Ход работы:

1. Рассмотрим ВАХ разряда: для этого по снятым данным построим график Далее по наклону прямой найдем максимальное дифференциальное сопротивление разряда, получим $\frac{dU}{dI}=-310\pm10~$ Ом

Так же, мы можем сравнить полученных выше график с вольт-амперной характеристикой разряда в неоне. Построим график в логарифмических координатах Можно заметить, что значение сопротивления у нас вышло отрицательным. Здесь нет ошибки.

Дифференциальное сопротивление может быть отрицательным, поскольку возрастание тока приводит к возрастанию концентрации ионов, из-за чего возрастает проводимость и понижается напряжение

Сам график соответствует промежутку Д-Г

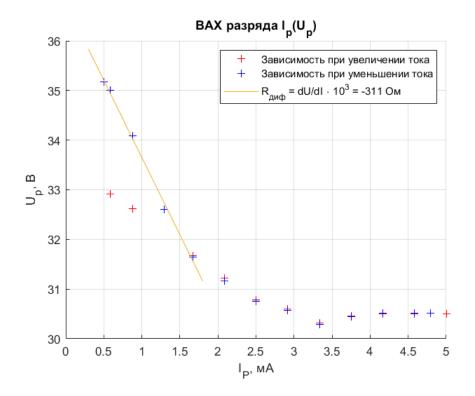


Рис. 1:

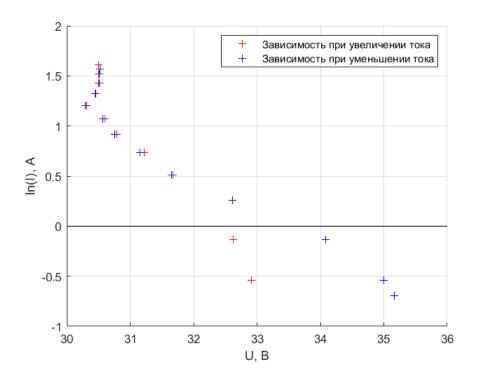


Рис. 2:

2. Зондовые характеристики Обработка графиков будет производится в виде:

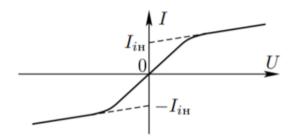


Рис. 3: ВАХ двойного зонда

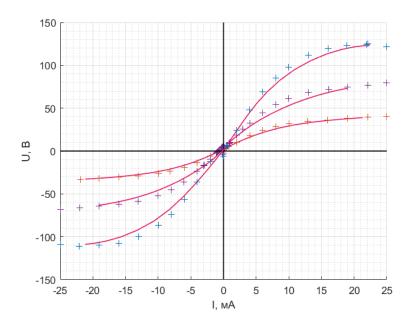


Рис. 4: семейство вольт-амперных характеристик двойного зонда $I_3(U_3)$, с постоянным током разряда в диапазоне от 1.5 до 5 мА

Ионный ток насыщения $I_{\rm in}$ мы можем определить, проведя прямые по МНК: y=ax+b, где коэффициент $b=I_{\rm in}$ (на графиках соответствует уравнению 1) Величину ΔU мы можем определить по графику 2, подставляя $y=I_{\rm in}$ (ΔU соответствует значению x в данном уравнении)

3. по данным из графиков построим таблицу для $I_p, I_{\rm in}, \Delta U$ и их погрешностей:

I_p , дел	120	75	37.5	
I_p мА	4.8	3	1.5	
I_{in} MA	111	55	27	
$\sigma_{\mathrm{i}_{\mathrm{H}}}$ MA	4.62	1.22	0.28	
ΔU , B	11.1	7.86	9	
$\sigma_{\Delta U}$, B	0.65	0.38	0.15	

Таблица 1: Сводная таблица ВАХ двойного зонда для токов разряда 4.8-1.5 мА

4. Рассчитаем температуру электронов и концентрацию заряженных частиц по фор-

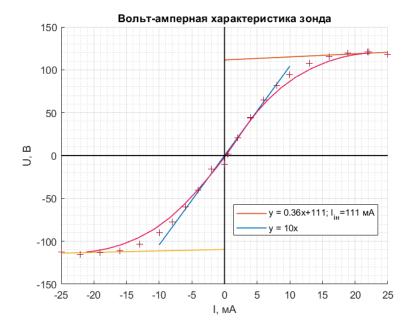


Рис. 5: ВАХ двойного зонда $I_{\rm 3}(U_{\rm 3})$ для тока разряда $I_p=4.8~{\rm mA}$

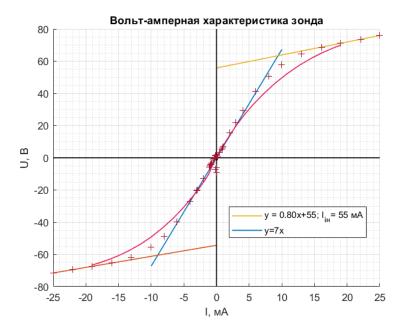


Рис. 6: ВАХ двойного зонда $I_{\scriptscriptstyle 3}(U_{\scriptscriptstyle 3})$ для тока разряда $I_p=3$ мА

мулам (3) и (4) соответственно

$$k_{\rm B}T_{e_1}=rac{1}{2}rac{eI_{\rm in}}{rac{dI}{dU}|_{U=0}}=rac{1}{2}\Delta U=rac{11.1}{2}=5.55~{
m sB}$$

$$k_{\rm B}T_{e_2}=3.93~{
m sB}$$

$$k_{\rm B}T_{e_3}=4.5~{
m sB}$$

$$n_{i_1} = \frac{I}{0.4eS} \sqrt{\frac{m_i}{2k_{\rm B}T_e}} = 6.9 \cdot 10^{16} \text{M}^{-3}$$
$$n_{i_2} = 4.57 \cdot 10^{16} \text{M}^{-3}$$

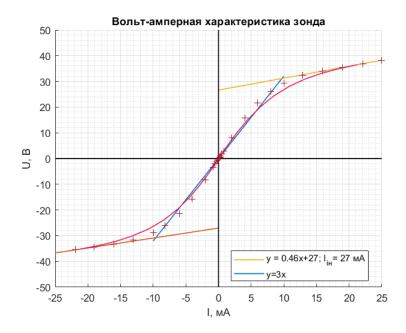


Рис. 7: ВАХ двойного зонда $I_{\rm 3}(U_{\rm 3})$ для тока разряда $I_p=1.5~{\rm mA}$

$$n_{i_3} = 2.30 \cdot 10^{16} \mathrm{m}^{-3}$$

5. Построим графики зависимостей электронной температуры и концентрации электронов от тока разряда $T_e(I_p), n_e(I_p)$

I_p мА	4.8	3	1.5
$k_{\rm B}T_e$, эВ	5.55	3.93	4.5

Видим, что мы не можем установить никакой зависимости температуры от тока

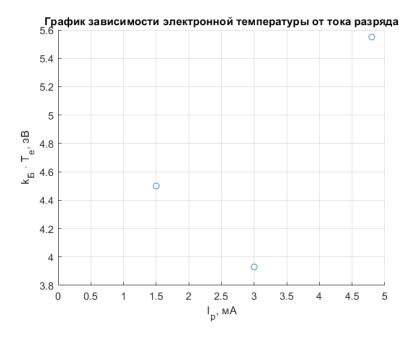


Рис. 8:

разряда

I_p мА	4.8	3	1.5
$n_i \cdot 10^{16}$	6.8	4.57	2.30

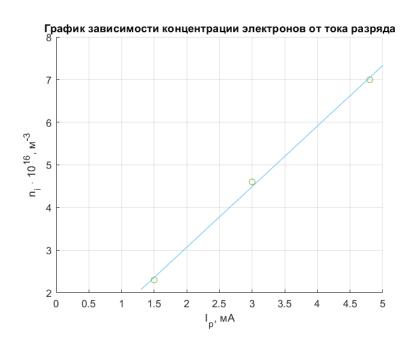


Рис. 9:

В данном случае мы можем обнаружить линейную зависимость

6. Рассчитаем плазменную частоту ω_p , электронную поляризационную длину r_De и дебаевский радиус экранирования r_D по формулам (2) и (1). Результаты занесем в сводную таблицу:

$n_i \cdot 10^{16}$	6.8	4.57	2.30
$\omega_p, \cdot 10^{13} \ c^{-1}$	1.48	1.20	0.85
r_{De} cm	5.6	7	9.3
r_D cm	0.43	0.53	0.74

Выводы:

- 1. Мы измерили ВАХ тлеющего разряда. Получили значение дифференциальное сопротивление разряда, равное $R=-310\pm10~{\rm Om}$.
- 2. При исследовании графика зависимости установили, что наш диапазон соответствует участку Д- Γ
- 3. Исследовали зондовые характеристики при разных токах разряда. Все данные представлены в сводной таблице:

I_p , мА	$I_{\rm in},{ m mA}$	ΔU , B	$k_{\rm B}T_e$, эВ	$n_i \cdot 10^{16}$	$\omega, c^{-1} \cdot 10^{13}$	r_{De} , cm	r_D , cm
4.8	111	11.1	55.0 ± 3.6	6.8 ± 0.5	1.5 ± 0.1	5.6 ± 0.6	0.43 ± 0.03
3	55	7.86	3.93 ± 2	4.57 ± 0.20	1.20 ± 0.05	7 ± 0.4	0.53 ± 0.02
1.5	27	9	$4.5.0 \pm 1.3$	2.30 ± 0.04	0.85 ± 0.01	9.3 ± 0.2	0.74 ± 0.01

- 4. Увидели, что для снятых нами данных какая-либо зависимость температуры от тока не обнаруживается
- 5. Обнаружили линейную зависимость концентрации от тока